(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. Juli 2004 (01.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/055245 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C25D 5/18

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/004155

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Dezember 2003 (16.12.2003)

(25) Einreichungssprache:

102 59 362.0

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

18. Dezember 2002 (18.12.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DE VOGELAERE, Marc [BE/DE]; Borkumer Strasse 17, 13581 Berlin (DE). KÖRTVELYESSY, Daniel [DE/DE]; Hohefeldstrasse 6, 13467 Berlin (DE). REICHE, Ralph [DE/DE]; Bulgenbachweg 15, 13465 Berlin (DE). ANTON, Reiner [DE/DE]; Bergahornstrasse 12, 47443 Moers (DE).

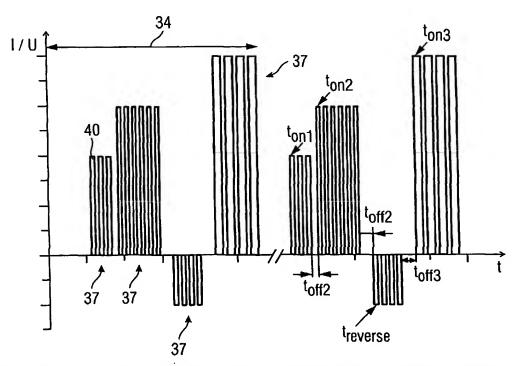
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
 Recherchenberichts: 2. September 2004

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR THE DEPOSITION OF AN ALLOY ON A SUBSTRATE
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ABSCHEIDEN EINER LEGIERUNG AUF EIN SUBSTRAT



(57) Abstract: In previously known electrodeposition methods, alloys can be deposited only badly on a substrate from the components thereof. The inventive method allows an alloy layer to be deposited on a substrate (13) by pulsing the current/voltage used for electrode position.

WO 2004/055245 A3



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter internal Application No

	<i>c</i> ·		PC17 DE 03/	04155
A. CLASSIF IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C25D5/18			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	on and IPC		
	SEARCHED currentation searched (classification system followed by classification	evmhole)		•
·IPC 7	C25D .	i Symbob)		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that suc	ch documents are inclu	ided in the fields se	arched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base	and, where practical,	search terms used	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX		•	•
		. = 1002,		
C. DOCUME Category °	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevance.	vant nassages		Relevant to claim No.
Category	Chairm of document, with indication, where appropriate, of the fele-	passages		TOTAL TO MAINT TO
х	US 5 935 407 A (NENOV KRASSIMIR P 10 August 1999 (1999-08-10) column 4, lines 9-22,37-56 column 6, lines 13-26	ET AL)		1,2,4-8
	example 1			
Х	DATABASE WPI Section Ch, Week 200424 Derwent Publications Ltd., London Class M11, AN 2004-249196 XP002282825 -& DK 173 515 B (BJORNO L) 22 January 2001 (2001-01-22) abstract	, GB;		1–7
		/		
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family	members are listed	in annex.
· ·		T later document put	olished after the Inte	ernational filing date the application but
consid	ent defining the general state of the art which is not tered to be of particular relevance	citéd to únderstar invention	nd the principle or th	eory underlying the
filing o	tate ent which may throw doubts on priority_claim(s) or	involve an inventi	ered novel or canno ve step when the do	t be considered to ocument is taken alone
citatio "O" docum	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	document is com	ered to involve an in bined with one or m	ventive step when the ore other such docu-
other *P* docum	means ent published prior to the International filing date but	ments, such com in the art. '&" document member		us to a person skilled family
	actual completion of the international search		the International sea	
1 June 2004 17/06/2004				

Authorized officer

Zech, N

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

Name and mailing address of the ISA

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PC 17 DE 03/04155

	· ·	PCT/DE 03	7 04155
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 199011 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M11, AN 1990-078795 XP002281077 & JP 02 030790 A (SEIKO DENSHI KOGYO KK) 1 February 1990 (1990-02-01) abstract		1–3 .
X	BONHOTE CH ET AL: "Microstructure of Ni-Cu multilayers electrodeposited from a citrate electrolyte" ELECTROCHIMICA ACTA, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, GB, vol. 42, no. 15, 1997, pages 2407-2417, XP004074760 ISSN: 0013-4686 page 2, column 2 page 3, column 1		1,2,4,6, 7,9,10
X	DE 22 61 782 A (BATTELLE INSTITUT E V) 20 June 1974 (1974-06-20) claims 1,2 page 4, paragraph 3		1,5-7,9
A	EP 0 443 877 A (BAJ LTD) 28 August 1991 (1991-08-28) page 2, lines 50-54 page 4, lines 31-33 page 5, lines 30-37 page 6, lines 3-9 claims 1,14		1,2,8
P,A	DE 102 59 365 A (SIEMENS AG) 30 October 2003 (2003-10-30) the whole document		1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Tormation on patent family members

Interpretional Application No
PC 17 DE 03/04155

				1 *		
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 5935407	Α	10-08-1999	AU	741526	B2	06-12-2001
	• •		AU	1061999	Α	31-05-1999
			CA	2306781	A1	20-05-1999
			CN	1278873		03-01-2001
			EP	1042541	A1	11-10-2000
			JP	2001522944	T	20-11-2001
			NO	20002187		04-07-2000
			MO	9924647		20-05-1999
			US	6194086	B1	27-02-2001
DK 173515	В	19-06-2000	DK	165698	Α	19-06-2000
JP 2030790	Α	01-02-1990	NONE			
DE 2261782	Α	20-06-1974	DE	2261782	A1	20-06-1974
EP 0443877	A	28-08-1991	GB	2241506	A	04-09-1991
			CA	2036904	A1	24-08-1991
			DE	69100853	D1	10-02-1994
			DE	69100853		21-04-1994
			ΕP	0443877		28-08-1991
			ES	2047373		16-02-1994
			JP	3304104		22-07-2002
			JP	4218698		10-08-1992
			US	5076897	A 	31-12-1991
DE 10259365	Α	30-10-2003	DE	10259365		30-10-2003
			WO	03085174	Δ2	16-10-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interr Lonales Aktenzeichen PCTTDE 03/04155

A. KLASSIFI IPK 7	ZIERUNG DES ANN C25D5/18	MELDUNGSGEG	ENSTANDES	-	

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C25D IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultlerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
X	US 5 935 407 A (NENOV KRASSIMIR P ET AL) 10. August 1999 (1999-08-10) Spalte 4, Zeilen 9-22,37-56 Spalte 6, Zeilen 13-26 Beispiel 1	1,2,4-8		
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 200424 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M11, AN 2004-249196 XP002282825 -& DK 173 515 B (BJORNO L) 22. Januar 2001 (2001-01-22) Zusammenfassung -/	1-7		

Siehe Anhang Patentfamille

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- veröffentlichung, den Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolifdiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Täligkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

1. Juni 2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

17/06/2004

Bevollmächtigter Bediensteter

Zech, N

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interrationales Aktenzeichen
PC17DE 03/04155

		03/04155		
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 199011 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M11, AN 1990-078795 XP002281077 & JP 02 030790 A (SEIKO DENSHI KOGYO KK) 1. Februar 1990 (1990-02-01) Zusammenfassung		1-3	
X	BONHOTE CH ET AL: "Microstructure of Ni-Cu multilayers electrodeposited from a citrate electrolyte" ELECTROCHIMICA ACTA, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, GB, Bd. 42, Nr. 15, 1997, Seiten 2407-2417, XP004074760 ISSN: 0013-4686 Seite 2, Spalte 2 Seite 3, Spalte 1		1,2,4,6,7,9,10	
X	DE 22 61 782 A (BATTELLE INSTITUT E V) 20. Juni 1974 (1974-06-20) Ansprüche 1,2 Seite 4, Absatz 3		1,5-7,9	
A	EP 0 443 877 A (BAJ LTD) 28. August 1991 (1991-08-28) Seite 2, Zeilen 50-54 Seite 4, Zeilen 31-33 Seite 5, Zeilen 30-37 Seite 6, Zeilen 3-9 Ansprüche 1,14		1,2,8	
P,A	DE 102 59 365 A (SIEMENS AG) 30. Oktober 2003 (2003-10-30) das ganze Dokument		1-10	

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichut die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PC17DE 03/04155

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US 5935407	A	10-08-1999	AU CA CN EP JP NO WO US	1061999 / 2306781 / 1278873	A1	06-12-2001 31-05-1999 20-05-1999 03-01-2001 11-10-2000 20-11-2001 04-07-2000 20-05-1999 27-02-2001	
DK 173515	В	19-06-2000	DK	165698	Α	19-06-2000	
JP 2030790	Α	01-02-1990	KEII	NE			
DE 2261782	Α	20-06-1974	DE	2261782	A1	20-06-1974	
EP 0443877	A	28-08-1991	GB CA DE DE EP ES JP JP	2241506 2036904 69100853 69100853 0443877 2047373 3304104 4218698 5076897	A1 D1 T2 A1 T3 B2 A	04-09-1991 24-08-1991 10-02-1994 21-04-1994 28-08-1991 16-02-1994 22-07-2002 10-08-1992 31-12-1991	
DE 10259365	A	30-10-2003	DE WO	10259365 03085174		30-10-2003 16-10-2003	